

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2003-253408
(P2003-253408A)

(43)公開日 平成15年9月10日(2003.9.10)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I
C 2 2 C 45/02
H 0 1 F 1/14

テマゴト⁺(参考)
A 5 E 0 4 1
Z

審査請求 有 請求項の数2 OJ (全5頁)

(21)出願番号 特願2002-55291(P2002-55291)

(71)出願人 396020800
科学技術振興事業団
埼玉県川口市本町4丁目1番8号

(72)発明者 井上 明久
宮城県仙台市青葉区川内元支倉35 川内住
宅11-806

(74)代理人 100108671
弁理士 西 義之

Fターム(参考) 5E041 AA11 CA01 NN01 NN13

(22)出願日 平成14年3月1日(2002.3.1)

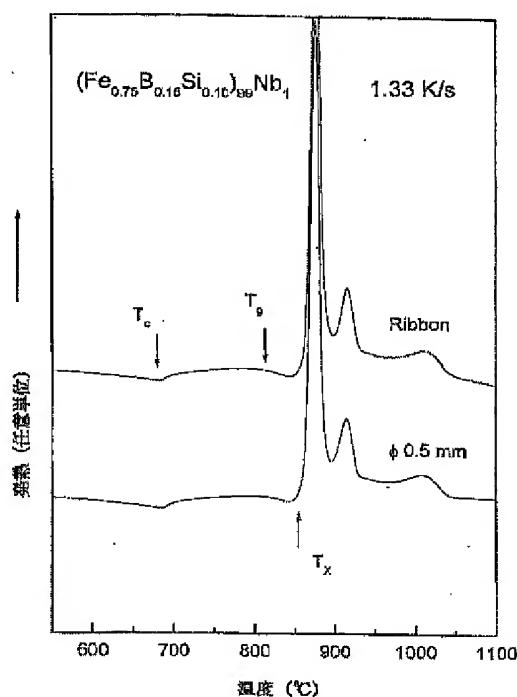
(54) 【発明の名称】 軟磁性金属ガラス合金

(57)【要約】

【課題】従来のFe-B-Si基金属ガラスは、ガラス形成能が低いため、厚さ1mm以上の金属ガラス棒の作製が不可能で、実用性に限界がある。バルク金属ガラスが得られる軟磁性、高飽和磁化Fe-B-Si系金属ガラスの開発は金属ガラス製品の応用分野を大きく拡張する鍵となっている。

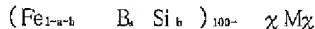
【構成】 下記の組成式で表され、過冷却液体の温度間隔 ΔT_x が40 K以上で、換算ガラス化温度 T_g / T_m が0.56以上であり、1.4 T以上の飽和磁化を有することを特徴とするガラス形成能が高い軟磁性Fe-B-Si系金属ガラス合金。

(Fe_{1-a-b} B_a Si_b)_{100-x} M_x
 ただし、a, b は原子比であり、 $0.1 \leq a \leq 0.17$, $0.06 \leq b \leq 0.15$, $0.18 \leq a + b \leq 0.3$, MはZr, Nb, Ta, H, Mb, Ti, V, Cr, Pd, Wのうちの一種または二種以上の元素であり、1 原子% $\leq x \leq 10$ 原子%である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記の組成式で表され、過冷却液体の温度間隔 ΔT_x が40 K以上で、換算ガラス化温度 T_x/T_m が0.56以上であり、1.4 T以上の飽和磁化を有することを特徴とするガラス形成能が高い軟磁性Fe-B-Si系金属ガラス合金。



ただし、a, b は原子比であり、 $0.1 \leq a \leq 0.17$, $0.06 \leq b \leq 0.15$, $0.18 \leq a+b \leq 0.3$, MはZr, Nb, Ta, Hf, Mb, Ti, V, Cr, Pd, Wのうちの一種または二種以上の元素であり、1 原子% $\leq x \leq 10$ 原子%である。

【請求項2】 P, C, Ga, Geのうちから選択される一種または二種以上の元素を3原子%以下含むことを特徴とする請求項1に記載の軟磁性Fe-B-Si系金属ガラス合金。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、高飽和磁化を有するガラス形成能が高い軟磁性Fe-B-Si系金属ガラス合金に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、金属ガラスと言えば、1960年代において最初に製造されたFe-P-C系の金属ガラス、1970年代において製造された(Fe, Co, Ni)-P-B系合金、(Fe, Co, Ni)-Si-B系合金、(Fe, Co, Ni)-(Zr, Hf, Nb)系合金、(Fe, Co, Ni)-(Zr, Hf, Nb)-B系合金が知られている。

【0003】これらの合金は、いずれも、 10^4 K/s以上の冷却速度で急冷凝固する必要があり、得られた試料の厚さは200 μ m以下の薄帯であった。また、高いガラス形成能を示す合金系とし、1988年～2001年にかけて、In-Al-TM-Mg-In-TM-Zr-Al-TM-Pd-Cu-N-P、(Fe, Co, Ni)-(Zr, Hf, Nb)-B、Fe-(Al, Ga)-P-B-C、Fe-(Nb, Cr, Mb)-(Al, Ga)-P-B-C、Fe-(Cr, Mb)-Ga-P-B-C、Fe-Co-Ga-P-B-C、Fe-Ga-P-B-C、Fe-Ga-P-B-C-Si(ただし、Inは希土類元素、TMは遷移金属である)系などの組成のものが発見された。これらの合金系では、厚さ1 mm以上の金属ガラス棒が作製できる。

【0004】本発明者は、先に、Fe-P-Si-(C, B, Ge)-(IIIB族金属元素, IVA族金属元素)の軟磁性金属ガラス合金(特開平11-71647号公報)、(Fe, Co, Ni)-(Zr, Nb, Ta, Hf, Mb, Ti, V)-Bの軟磁性金属ガラス合金(特開平11-131199号公報)、Fe-(Cr, Mb)-Ga-P-C-Bの軟磁性金属ガラス合金(特開2001-316782号公報)を発明し、特許出願した。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】これまで、本発明者は、飽和磁化1.4 Tまでの軟磁性バルク金属ガラス合金系を幾つか見出した。しかし、応用の点から見ると、1.4 T以上の飽和磁化を有する合金系が望ましい。

【0006】

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者らは、上述の課題を解決することを目的として種々の合金組成

について探査した結果、Fe-B-Si系合金において、明瞭なガラス遷移と広い過冷却液体域を示し、ガラス形成能がより高い軟磁性、高飽和磁化Fe基金属ガラス組成を見出し、本発明を完成するに至った。

【0007】すなわち、本発明は、下記の組成式で表され、過冷却液体の温度間隔 ΔT_x が40K以上で、換算ガラス化温度 T_x/T_m が0.56以上であり、1.4 T以上の飽和磁化を有することを特徴とするガラス形成能が高い軟磁性Fe-B-Si系金属ガラス合金である。



ただし、a, b は原子比であり、 $0.1 \leq a \leq 0.17$, $0.06 \leq b \leq 0.15$, $0.18 \leq a+b \leq 0.3$, MはZr, Nb, Ta, Hf, Mb, Ti, V, Cr, Pd, Wのうちの一種または二種以上の元素であり、1 原子% $\leq x \leq 10$ 原子%である。

【0008】上記の合金組成において、単ロール液体急冷法により作製した厚さ0.2 mm以上の薄帯金属ガラスの $\Delta T_x = T_x - T_m$ (ただし、 T_x は、結晶化開始温度、 T_m はガラス遷移温度) の式で表される過冷却液体の温度間隔 ΔT_x は40 K以上で、換算ガラス化温度 T_x/T_m は0.56以上である。

【0009】また、この組成を持つ合金溶湯を用いて、銅製鋳型鋳造法により作製した金属ガラスは、熱分析を行う際、顕著なガラス遷移および結晶化による発熱が観察され、ガラス形成の臨界厚さまたは直径が1.5 mmであり、銅製鋳型鋳造法により金属ガラスを作製できる。

【0010】本発明の上記合金組成において、主成分であるFeは、磁性を担う元素であり、高い飽和磁化と優れた軟磁気特性を得るために64原子%以上は必要であり、81原子%まで含有させることができる。

【0011】本発明の上記合金組成において、半金属元素B, Siは、アモルファス相の形成を担う元素であり、安定なアモルファス構造を得るために重要である。Fe_{1-a-b} B_a Si_b の原子比はa + bが0.18～0.3とし、残余をFeとする。a + b がこの範囲を外れるとアモルファス相の形成が困難である。BとSiはともに含有される必要があり、一方が上記組成範囲から外れると、ガラス形成能が劣り、バルク金属ガラスの形成が困難である。

【0012】本発明の上記合金組成式において、M元素の添加はガラス形成能の向上に有効である。本発明の合金組成においては、Mは1原子%以上10原子%以下の範囲で添加する。この範囲を外れて、Mが1原子%未満であると過冷却液体の温度間隔 ΔT_x が消滅する。10原子%よりも大きくなると飽和磁化が減少するために好ましくない。

【0013】本発明のFe-B-Si系合金には、さらに、P, C, Ga, Geのうちから選択される一種または二種以上の元素を3原子%以下含ませることができる。これらの元素を含ませることにより、保磁力は3.5 A/mから3.0 A/mまで減り、つまり、軟磁気特性が向上するが、3原子%を超えると、Feの含有量が少なくなるにつれて、飽和磁化が下がる。そこで、これら元素の含有量は3原子%以下と

する。

【0014】本発明の上記合金組成において、規定した組成域からのずれにより、ガラス形成能が劣り、溶湯から凝固過程にかけて結晶が生成・成長し、ガラス相に結晶相が混在した組織になる。また、この組成範囲から大きく離れるとき、ガラス相が得られず、結晶相となる。

【0015】本発明に係るFe-B-Si合金系は、ガラス形成能が高いため、銅製鋳型鋳造すると直径1.5 mmの金属ガラス丸棒が作製できるが、同様な冷却速度で、回転水中紡糸法により、直径0.4 mmまでの細線、アトマイズ法により、直径0.5 mmまでの金属ガラス粉末を作製できる。

【0016】

【実施例】(実施例1~14、比較例1~7)以下、実施例に基づき本発明を具体的に図面を参照して説明する。図*

	合金組成	直徑 (mm)	T _g (K)	T _x (K)	T _x -T _g (K)	T _g /T _x	V _{Fe-amo.}	I _s (T)	H _c (A/m)
実施例1	(Fe _{0.79} B _{0.15} Si _{0.10}) ₉₉ Nb ₁	0.5	815	858	43	0.56	100	1.50	3.7
実施例2	(Fe _{0.79} B _{0.15} Si _{0.10}) ₉₉ Nb ₂	1.0	812	870	58	0.57	100	1.49	3.5
実施例3	(Fe _{0.79} B _{0.15} Si _{0.10}) ₉₈ Nb ₄	1.5	835	885	50	0.61	100	1.48	3.0
実施例4	(Fe _{0.79} B _{0.15} Si _{0.10}) ₉₉ Nb ₆	1.0	820	865	45	0.58	100	1.46	3.0
実施例5	(Fe _{0.79} B _{0.15} Si _{0.10}) ₉₉ Nb ₈	0.5	815	855	40	0.57	100	1.43	3.5
実施例6	(Fe _{0.775} B _{0.125} Si _{0.10}) ₉₉ Nb ₂	0.5	760	805	45	0.56	100	1.51	3.0
実施例7	(Fe _{0.775} B _{0.125} Si _{0.10}) ₉₉ Nb ₄	1.0	735	810	55	0.59	100	1.49	2.5
実施例8	(Fe _{0.775} B _{0.125} Si _{0.10}) ₉₉ Zr ₁	0.5	815	870	55	0.58	100	1.53	2.8
実施例9	(Fe _{0.79} B _{0.15} Si _{0.10}) ₉₉ Zr ₂	0.5	810	860	50	0.58	100	1.51	3.0
実施例10	(Fe _{0.79} B _{0.15} Si _{0.10}) ₉₉ Hf ₁	0.5	820	865	45	0.59	100	1.47	3.0
実施例11	(Fe _{0.79} B _{0.15} Si _{0.10}) ₉₉ Hf ₂	1.0	815	865	50	0.60	100	1.45	3.0
実施例12	(Fe _{0.79} B _{0.15} Si _{0.10}) ₉₉ Ta ₁	0.5	845	890	45	0.59	100	1.46	3.0
実施例13	(Fe _{0.79} B _{0.15} Si _{0.10}) ₉₉ Ta ₂	1.0	830	880	50	0.60	100	1.45	2.7
実施例14	(Fe _{0.74} Ga _{0.03} B _{0.14} Si _{0.09}) ₉₉ Nb ₂	0.5	780	820	40	0.59	100	1.48	3.0
比較例1	Fe ₇₉ B ₁₅ Si ₁₀	0.5					結晶質		
比較例2	(Fe _{0.75} B _{0.15} Si _{0.10}) _{99.5} Nb _{0.5}	0.5					結晶質		
比較例3	(Fe _{0.775} B _{0.125} Si _{0.10}) _{99.5} Nb _{0.5}	0.5					結晶質		
比較例4	(Co _{0.79} Fe _{0.04} B _{0.15} Si _{0.10}) _{99.5} Nb _{0.5}	0.5					結晶質		
比較例5	(Fe _{0.79} B _{0.15} Si _{0.10}) ₉₉ N ₁₁	0.5					結晶質		
比較例6	(Fe _{0.79} B _{0.15} Si _{0.10}) ₉₉ Nb ₄	0.5					結晶質		
比較例7	(Fe _{0.79} Si _{0.12}) ₉₉ Nb ₄	0.5					結晶質		

【0018】表1に、実施例1~14、比較例1~7の合金組成および示差走査熱量計を用いて測定したキュリ一温度(T_c)、ガラス遷移温度(T_x)、結晶化開始温度(T_x)を示す。また、試料中に含まれるガラス相の体積分率(V_{Fe-amo.})は、示差走査熱量計を用いて、結晶化による発熱量を完全ガラス化した単ロール型液体急冷法による薄帯との比較により評価した。

【0019】さらに、飽和磁化(I_s)、保磁力(H_c)をそれ

10
* 6に、銅製鋳型鋳造法により直径0.5 mm~2 mmの合金試料を作製するのに用いた装置を側面から見た概略構成を示す。まず、アーチ溶解により所定の成分組成を有する溶融合金1を作り、これを先端に小孔(孔径0.5 mm)を有する石英管3に挿入し、高周波発生コイル4により加熱溶融した後、その石英管3を直径0.5~2 mmの垂直な孔5を鋳込み空間として設けた銅製鋳型6の直上に設置し、石英管3内の溶融金属1をアルゴンガスの加圧(1.0 Kg/cm²)により石英管3の小孔2から噴出し、銅製鋳型6の孔に注入してそのまま放置して凝固させて直径0.5 mm、長さ50 mmの鋳造棒を得た。

【0017】

【表1】

ぞれ、試料振動型磁力計およびI-Hレープトーレーサーを用いて測定した結果を示す。また、各実施例および比較例の鋳造棒のガラス化の確認をX線回折法および試料断面の光学顕微鏡観察で行った。

【0020】本発明の実施例1~14は、 $\Delta T_x = T_x - T_c$ (ただし、T_xは、結晶化開始温度、T_cはガラス遷移温度)の式で表される過冷却液体の温度間隔 ΔT_x は40 K以上で、直径0.5~2.0 mmの鋳造棒でガラス相の体積分率

(M_{new}) は100%である。

【0021】これに対して、比較例1~4は、M元素の含有量が1以下、また、M元素を含有していないため直径0.5 mmの铸造棒で結晶質であった。また、比較例5はM元素のNbを含有しているが、その含有量が11原子%であり、本発明の合金組成の範囲を外れるため、直径0.5 mm铸造棒で結晶質であった。さらに、比較例6、7はM元素を4原子%含むが、SiまたはBを全く含有していないため、直径0.5 mmの铸造棒で結晶質であった。

【0022】図1に、得られた直径1.5mmの铸造棒の断面組織の光学顕微鏡写真を示す。図1に示すように、光学顕微鏡写真では結晶粒子のコントラストが見られず、金属ガラスが形成されたことが明らかである。

【0023】実施例は全て1.4T以上の高い飽和磁化を有し、特に、実施例1~3と6~8は、高いガラス形成能を持つにもかかわらず、約1.5 Tの高い飽和磁化を有することがわかる。

【0024】実施例15

実施例1と同じ組成を有する溶融合金を通常のメルトスピング法で急冷凝固し、厚さ0.025 mm、幅2 mmのリボン材を作製した。図2に、実施例1により得られた铸造棒および実施例15により得られたリボン材の熱分析曲線を示す。図2に、示すように、リボン材とバルク材との差がないのが分かる。

【0025】実施例16

実施例3と同じ組成を有する溶融合金を通常のメルトスピング法で急冷凝固し、厚さ0.025 mm、幅2 mmのリボン材を作製した。図3に、実施例3により得られた铸造棒および実施例16により得られたリボン材の熱分析曲線を示す。ここにも、リボン材とバルク材との差は認められない。

【0026】図4に、実施例1により得られた铸造棒および実施例15により得られたリボンの磁気特性を試料振動型磁気測定装置を用いて測定したI-Hヒステリシス曲線を示す。

*す。実施例1および実施例15とも優れた軟磁気特性を示していることがわかる。

【0027】図5に、実施例3により得られた铸造棒および実施例16により得られたリボンの磁気特性を試料振動型磁気測定装置を用いて測定したI-Hヒステリシス曲線を示す。実施例3および実施例16とも優れた軟磁気特性を示していることがわかる。

【0028】

【発明の効果】以上説明したように、本発明のFe-B-Si系金属ガラスは、ガラス形成能に優れ、臨界厚さまたは直径が1.5 mm以上の値を有し、銅製鋳型鋳造により金属ガラスを得られる高いガラス形成能を持つ合金系であるから、優れた軟磁気特性、高い飽和磁化を有する大型の金属ガラス製品を実用的に作製することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、実施例により得られた铸造棒の断面組織を示す図面代用の光学顕微鏡の写真である。

【図2】図2は、実施例1により得られた铸造棒および実施例15により得られたリボン材の熱分析曲線を示すグラフである。

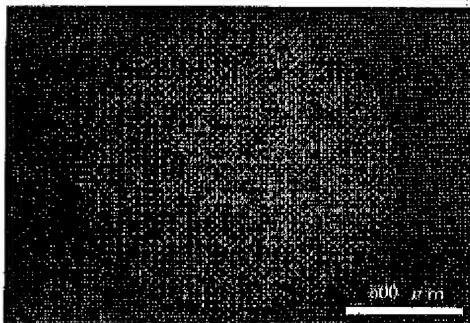
【図3】図3は、実施例3により得られた铸造棒および実施例16により得られたリボン材の熱分析曲線を示すグラフである。

【図4】図4は、実施例1により得られた铸造棒および実施例15により得られたリボンの磁気特性を試料振動型磁気測定装置を用いて測定したI-Hヒステリシス曲線を示すグラフである。

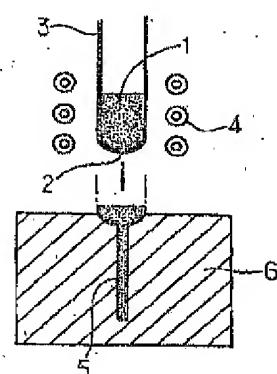
【図5】図5は、実施例3により得られた铸造棒および実施例16により得られたリボンの磁気特性を試料振動型磁気測定装置を用いて測定したI-Hヒステリシス曲線を示すグラフである。

【図6】図6は、銅製鋳型鋳造法により铸造棒の合金試料を作製するのに用いる装置を側面から見た概略図である。

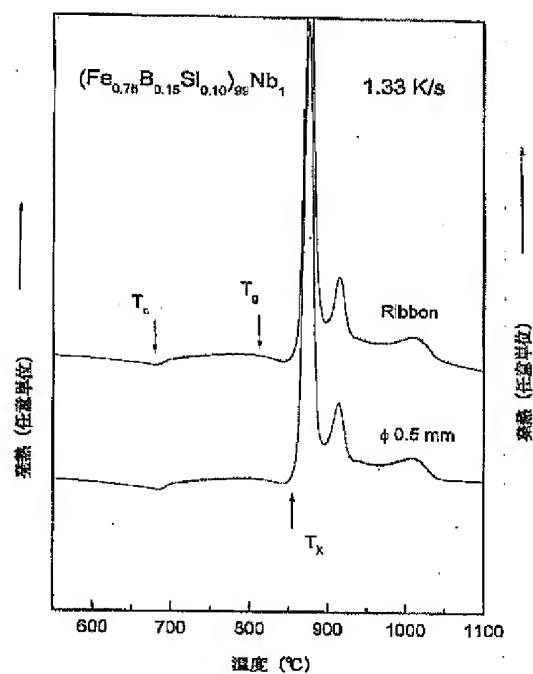
【図1】



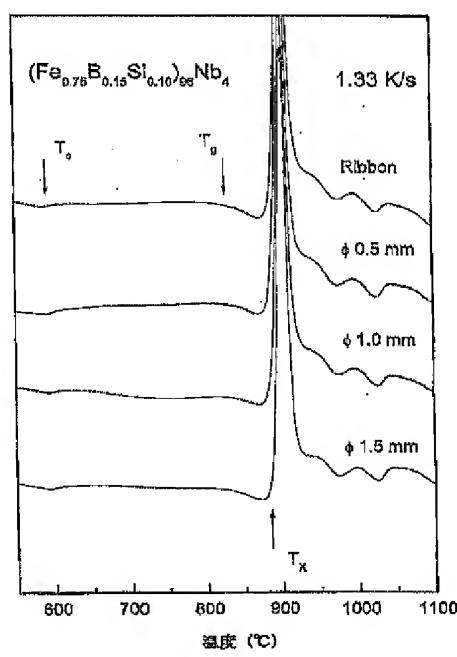
【図6】



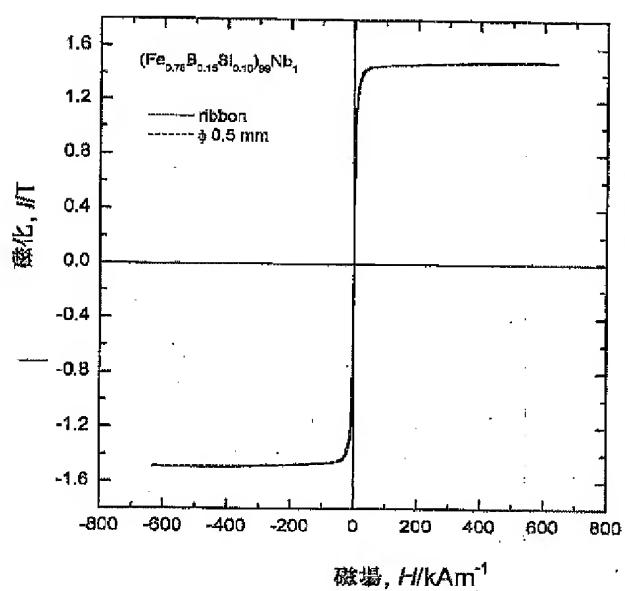
【図2】



【図3】



【図4】



【図5】

